

# 講演分科日程表 (分科別) I

東海大学

大分類分科名 中分類分科名	3月17日(水)		3月18日(木)		3月19日(金)		3月20日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
<b>本部共通行事</b>								
応用物理学会業績賞・研究分野業績賞授賞式		松前-TA 22 17:30 ~ 18:10						
第10回応用物理学会 業績賞受賞記念講演/北澤宏一氏	6号-ZM 74 11:15 ~ 12:05							
第10回応用物理学会 業績賞受賞記念講演/武田英次氏	16号-A 92 9:00 ~ 9:50							
第10回応用物理学会 業績賞受賞記念講演/小館香椎子氏						松前-TA 36 12:50 ~ 13:30		
第27回応用物理学会講演奨励賞贈呈式		松前-TA 22 12:00 ~ 12:45						
第11回光・量子エレクトロニクス 業績賞(宅間宏賞)受賞記念講演/中沢正隆氏						16号-B 54 13:00 ~ 13:35		
第7回光・電子集積技術 業績賞(林敏雄賞)受賞記念講演/裏 升吾氏	16号-N 52 11:15 ~ 11:50							
日本光学会総会・光学論文賞授賞式				6号-ZK 21 13:00 ~ 13:45				
日本光学会光学論文賞受賞記念講演				6号-ZK 39 13:45 ~ 15:05				
プラズマエレクトロニクス賞表彰式		6号-ZG 32 13:15 ~ 13:30						
シリコンテクノロジー分科会受賞記念講演				6号-B 93 13:15 ~ 14:10				
特別企画シンポジウム「応用物理学の将来ビジョン-アカデミックロードマップと発展史マップ-」			2号-TB 15 10:00 ~ 18:00					
応用物理学会/日本工学アカデミー共同企画シンポジウム 「~20年後を見据える科学技術人材育成-グローバルに活躍する自立型女性・若手研究者/技術者」						松前-TA 16 12:50 ~ 17:40		
APEX/JJAP フレンドシップミーティング 「良い論文って何?APEX 創刊2周年を迎えて」						6号-ZN 18 13:00 ~ 16:30		
博士のキャリア相談会		コムスクエア 17 14:00 ~ 18:00						
第46回スクール 「コンピュータシミュレーション・マテリアルズ・デザイン(CMD®)入門」		体育-ZV 19 9:20 ~ 17:10						
第46回スクール 「集積化MEMS技術-基礎から応用」				体育-ZV 20 9:25 ~ 17:00				
応用物理学会評議員会		松前-TA 22 16:30 ~ 17:30						
懇親会		コムスクエア 22 18:30 ~ 20:00						
<b>1. 放射線</b>								
関連シンポジウム				16号-G 34 13:30 ~ 17:30				
1.1 放射線物理一般・検出器基礎			16号-G 37 9:00 ~ 11:25		16号-G 37 9:00 ~ 12:00	16号-G 37 13:00 ~ 17:45	16号-G 38 9:00 ~ 12:30	
1.2 放射線発生装置・理工学応用		16号-G 38 13:00 ~ 14:00						
1.3 放射線応用・新技術		16号-G 38 14:10 ~ 17:50						
<b>2. 計測・制御</b>								
関連シンポジウム		6号-ZN 32 13:00 ~ 17:30						
分科内招待講演		6号-ZB 39 13:30 ~ 14:00						
2.1 計測・制御技術						体育-P12 39 13:00 ~ 15:00		
2.2 精密計測・ナノ計測	6号-ZB 39 9:30 ~ 11:30							
2.3 計測標準		6号-ZB 39 13:30 ~ 16:15						
<b>3. 光</b>								
関連シンポジウム		16号-N 31 13:00 ~ 16:55		16号-J 34 13:30 ~ 17:15		16号-J 36 13:00 ~ 17:00		
日本光学会総会, 光学論文賞授賞式・記念講演				16号-N 34 13:30 ~ 17:20				
3.1 物理光学・光学基礎			16号-K 40 9:30 ~ 11:30					
3.2 材料光学		16号-K 40 13:30 ~ 17:45						
3.3 機器・デバイス光学							16号-L 40 9:00 ~ 12:00	16号-L 40 13:00 ~ 14:30
3.4 計測光学				16号-K 40 13:00 ~ 18:00	16号-J 41 9:00 ~ 12:00		16号-J 41 9:00 ~ 12:15	
3.5 情報光学	16号-J 41 10:00 ~ 12:00	16号-J 41 13:00 ~ 16:45	16号-J 42 9:00 ~ 12:00					
3.6 生体・医用光学					16号-K 42 9:00 ~ 12:15	16号-K 42 13:15 ~ 17:00	16号-K 42 9:00 ~ 12:00	16号-K 43 13:00 ~ 14:30
3.7 近接場光学	体育-P1 43 9:30 ~ 11:30		体育-P4 43 9:30 ~ 11:30					
3.8 光学新領域	16号-K 44 9:00 ~ 12:45							

会場名の前は、<建物略称>を表示 (例: 6号-ZAは6号館のZA会場)  
関連シンポジウムは13頁参照。

<建物略称>

2号館: 2号  
6号館: 6号  
14号館: 14号

16号館: 16号  
総合体育館: 体育  
松前記念館: 松前

## 講演分科日程表について

(例)

3月17日(水)		3月18日(木)		3月19日(金)		3月20日(土)	
午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
6号-ZN(ショート) 10:00~12:15	→ポスター82 15:30~17:30	体育-P4 43 9:30~11:30	16号-G、34 9:00~12:00	16号-K 42 9:00~12:15	16号-K 42 13:15~17:00	16号-L 40 9:00~12:00	16号-L 40 13:00~14:30
amがショート講演, pmがポスターセッションの例		ポスターセッションのみ	場所の略記号(16号館,G会場)	講演時間		プログラム掲載頁	

# 講演分科日程表 (分科別) II

東海大学

大分類分科名 中分類分科名	3月17日(水)		3月18日(木)		3月19日(金)		3月20日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
<b>4. 量子エレクトロニクス</b>								
関連シンポジウム			2号-ZH 33 9:25 ~ 17:35		6号-ZH 35 9:00 ~ 12:30	16号-R 36 13:00 ~ 17:10		
				16号-M 34 13:20 ~ 17:35				
				16号-N 34 13:30 ~ 17:20				
4.1 量子光学・原子光学			16号-L 44 9:00 ~ 12:45					
4.2 フォトニックナノ構造・現象				16号-L 44 13:30 ~ 18:00	16号-M 45 9:30 ~ 11:45	16号-M 45 13:00 ~ 17:45	16号-M 45 9:30 ~ 11:45	16号-M 46 13:00 ~ 15:00
4.3 レーザー装置・材料	16号-F 46 9:00 ~ 12:00	16号-F 46 13:00 ~ 17:00	16号-F 46 9:00 ~ 12:00	16号-F 47 13:00 ~ 17:45				
4.4 超高速・高強度レーザー					16号-F 47 9:00 ~ 12:00	16号-F 47 13:00 ~ 17:15	16号-F 48 9:15 ~ 12:00	16号-F 48 13:00 ~ 15:00
4.5 テラヘルツ全般・非線型光学	16号-M 48 9:00 ~ 12:00	16号-M 48 13:00 ~ 16:15	16号-M 49 9:00 ~ 12:00		16号-L 49 9:00 ~ 12:00	16号-L 49 13:00 ~ 17:30		
4.6 レーザー分光応用・計測	16号-L 50 9:30 ~ 11:45	16号-L 50 13:00 ~ 16:45						
4.7 レーザー・プロセッシング	16号-E 50 9:00 ~ 12:00	16号-E 50 13:00 ~ 16:45	16号-E 50 9:00 ~ 12:00	16号-E 51 13:00 ~ 17:30				
<b>5. 光エレクトロニクス</b>								
関連シンポジウム		16号-A 31 13:00 ~ 16:30		16号-A 33 13:00 ~ 16:55				
分科内招待講演						16号-A 54 14:45 ~ 15:45		
5.1 半導体レーザー・発光/受光素子					16号-E 51 9:00 ~ 12:00	16号-E 51 13:00 ~ 17:45	16号-E 52 9:00 ~ 12:00	
5.2 光記録			16号-A 52 10:30 ~ 11:45					
5.3 光制御	※※16号-N 52 9:00 ~ 11:50	体育-P3 52 13:00 ~ 15:00	16号-N 53 9:00 ~ 12:00	体育-P6 53 13:00 ~ 15:00	16号-A 54 9:30 ~ 12:00	16号-A 54 13:00 ~ 16:45		
5.4 光ファイバー						※16号-B 54 13:00 ~ 17:20		
<b>6. 薄膜・表面</b>								
関連シンポジウム		2号-TD 31 10:20 ~ 16:40				14号-TR 35 10:00 ~ 17:35		
						14号-TL 36 13:00 ~ 18:10		
						14号-TJ 37 13:30 ~ 17:35		
6.1 強誘電体薄膜	14号-TR 54 9:30 ~ 12:30	14号-TR 55 13:30 ~ 18:15	14号-TR 55 10:00 ~ 13:00	14号-TR 55 14:00 ~ 18:30	14号-TL 56 9:00 ~ 12:00			
6.2 カーボン系薄膜			14号-TV 56 10:00 ~ 13:00	14号-TV 56 14:00 ~ 18:30	14号-TV 56 10:00 ~ 12:45	14号-TV 57 14:00 ~ 18:30	14号-TV 57 9:00 ~ 12:00	
6.3 酸化物エレクトロニクス	14号-TQ 57 10:00 ~ 13:00	14号-TQ 57 14:00 ~ 18:15	14号-TQ 58 10:00 ~ 13:00	14号-TQ 58 14:00 ~ 18:30	14号-TQ 58 10:00 ~ 13:00	14号-TQ 59 14:00 ~ 18:30	14号-TQ 59 9:00 ~ 12:00	
6.4 薄膜新材料				14号-TJ 59 14:00 ~ 18:00	14号-TJ 59 10:00 ~ 12:00		14号-TJ 60 9:00 ~ 12:00	14号-TJ 60 13:00 ~ 15:00
6.5 表面物理・真空	体育-P2 60 9:30 ~ 11:30			体育-P7 60 13:00 ~ 15:00				
				体育-P8 61 15:30 ~ 17:30				
6.6 プローブ顕微鏡	14号-TS 61 9:15 ~ 12:15		14号-TS 61 10:00 ~ 13:00	14号-TS 62 14:00 ~ 18:15			14号-TR 62 9:00 ~ 12:00	
<b>7. ビーム応用</b>								
関連シンポジウム		6号-ZN 32 13:00 ~ 17:30		6号-ZN 32 9:00 ~ 17:20				
		14号-TS 32 13:00 ~ 17:45		6号-W 33 13:00 ~ 17:30				
7.1 X線技術			6号-W 62 9:00 ~ 12:15		6号-W 63 9:00 ~ 11:45			
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析					6号-S (ショート) →ポスター 11:00 ~ 11:30	63 13:00 ~ 15:00		
7.3 リソグラフィ	6号-W 63 9:30 ~ 12:30	6号-W 63 13:30 ~ 17:30						
7.4 ナノインプリント						6号-ZH 64 14:00 ~ 17:30	6号-ZH 64 9:00 ~ 12:30	
7.5 ビーム・光励起表面反応						6号-W 64 13:30 ~ 16:45		
7.6 イオンビーム一般						6号-ZA 64 14:00 ~ 17:00	6号-ZA 65 9:00 ~ 12:00	6号-ZA 65 13:00 ~ 14:45
7.7 微小電子源	6号-ZA 65 9:30 ~ 12:30	6号-ZA 65 13:45 ~ 16:00						
7.8 ビーム応用一般・新技術						6号-W 65 16:45 ~ 18:15		
<b>8. プラズマエレクトロニクス</b>								
関連シンポジウム		6号-ZG 32 13:30 ~ 16:45						
分科内招待講演「プラズマサイエンスに基づくものづくりを語る」						6号-ZG 66 13:00 ~ 14:00		
8.1 プラズマ生成・制御			6号-ZB 66 9:30 ~ 12:30	6号-ZB 66 13:30 ~ 18:15				
8.2 プラズマ診断・計測	6号-ZC 66 9:30 ~ 12:30	6号-ZC 67 13:30 ~ 18:00						
8.3 プラズマ成膜・表面処理					6号-ZB 67 9:30 ~ 12:30	6号-ZB 67 14:00 ~ 18:30	6号-ZB 68 9:00 ~ 12:15	
8.4 プラズマエッチング			6号-ZD 68 9:30 ~ 12:30	6号-ZD 68 13:15 ~ 18:00				
8.5 プラズマナノテクノロジー					6号-R (ショート) →ポスター 10:10 ~ 11:30	68 15:30 ~ 17:30		
8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野					6号-ZG (ショート) →ポスター 9:30 ~ 11:45	69 15:30 ~ 17:30		

会場名の前は、<建物略称>を表示(例:6号-ZAは6号館のZA会場)  
 ※第11回光・量子エレクトロニクス業績賞受賞記念講演あり。  
 ※※第7回光・電子集積技術業績賞受賞記念講演あり。  
 関連シンポジウムは13頁参照。

<建物略称>  
 2号館:2号  
 6号館:6号  
 14号館:14号  
 16号館:16号  
 総合体育館:体育  
 松前記念館:松前

# 講演分科日程表 (分科別) III

東海大学

大分類分科名	3月17日(水)		3月18日(木)		3月19日(金)		3月20日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
<b>9. 応用物性</b>								
関連シンポジウム						14号-TL 36 13:00 ~ 18:10		
9.1 誘電材料・誘電体				6号-ZC 69 13:30 ~ 18:00				
9.2 微粒子・粉体							6号-ZC 70 13:00 ~ 14:15	
9.3 ナノエレクトロニクス					体育-P10 70 9:30 ~ 11:30		体育-P14 70 9:30 ~ 11:30	
9.4 熱電変換					6号-ZC 71 9:30 ~ 12:30	6号-ZC 71 13:30 ~ 18:15		
9.5 新機能材料・新物性							6号-ZC 71 9:00 ~ 11:15	
<b>10. スピントロニクス・マグネティクス</b>								
関連シンポジウム				6号-ZJ 34 13:00 ~ 18:00				
10.1 新物質創生・物性探索	6号-ZH 71 9:00 ~ 12:00	6号-ZH 72 12:45 ~ 18:15	6号-ZK 72 9:00 ~ 12:00					
10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	6号-ZJ 72 9:00 ~ 12:00	6号-ZJ 73 13:00 ~ 18:00	6号-ZJ 73 9:00 ~ 12:00		6号-ZJ 73 9:00 ~ 12:00	6号-ZJ 73 13:00 ~ 18:15		
10.3 磁気記録媒体・磁気センサー						6号-ZA(ショート)→ポスター 74 9:10 ~ 9:30	13:00 ~ 15:00	
10.4 光・量子スピントロニクス					6号-ZA 74 9:30 ~ 12:00			
<b>11. 超伝導</b>								
関連シンポジウム		6号-ZM 31 13:00 ~ 17:30						
11.1 基礎物性	* 6号-ZM 74 9:00 ~ 12:05		6号-V 74 9:00 ~ 12:30	6号-V 75 13:30 ~ 17:00				
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長					6号-T 75 9:30 ~ 12:15	6号-T 75 13:30 ~ 17:45		
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用			6号-T 76 9:45 ~ 12:30	6号-T 76 13:30 ~ 16:45				
11.4 アナログ応用および関連技術					6号-V 76 9:30 ~ 12:45	6号-V 76 13:45 ~ 17:45		
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用							体育-P15 77 9:30 ~ 11:30	
<b>12. 有機分子・バイオエレクトロニクス</b>								
関連シンポジウム		6号-ZK 31 13:00 ~ 16:45		6号-ZG 33 13:00 ~ 17:00				
12.1 作製技術	6号-ZE 77 9:30 ~ 12:30	6号-ZE 77 13:30 ~ 18:00	6号-ZE 78 9:30 ~ 12:30	6号-ZE 78 13:30 ~ 18:45	6号-ZE 78 9:30 ~ 12:30	6号-ZE 78 13:45 ~ 17:00		
12.2 評価・基礎物性				6号-ZF 79 13:30 ~ 18:30		6号-ZF 79 13:30 ~ 18:15		
12.3 電子機能材料・デバイス			6号-ZL 79 9:30 ~ 12:30	6号-ZL 80 13:30 ~ 18:15	6号-ZL 80 9:30 ~ 12:30	6号-ZL 80 13:30 ~ 18:30	6号-ZL 81 9:45 ~ 12:15	6号-ZL 81 13:15 ~ 15:00
12.4 光機能材料・デバイス	6号-ZL 81 9:15 ~ 12:00			6号-ZA 81 9:45 ~ 12:30				
12.5 液晶	6号-ZN(ショート)→ポスター 82 10:00 ~ 12:15	15:30 ~ 17:30						
12.6 高分子・ソフトマテリアル	6号-ZG(ショート)→ポスター 82 10:00 ~ 12:00	15:30 ~ 17:30						
12.7 生物・医用工学・バイオチップ	6号-ZD 82 9:30 ~ 12:30	6号-ZD 83 13:30 ~ 18:00	6号-ZG 83 9:30 ~ 11:45		6号-ZD 83 9:30 ~ 12:30	6号-ZD 84 13:30 ~ 18:00		
12.8 有機EL					6号-ZK 84 9:30 ~ 11:30	6号-ZK 84 13:00 ~ 16:00	6号-ZK 84 9:00 ~ 12:00	6号-ZK 85 13:00 ~ 15:00
12.9 有機トランジスタ	6号-ZK 85 9:30 ~ 12:00		6号-ZM 85 9:30 ~ 12:30	6号-ZM 85 13:30 ~ 18:15	6号-ZM(ショート)→ポスター 86 9:30 ~ 11:30	15:30 ~ 17:30	6号-ZM 86 9:30 ~ 12:30	6号-ZM 86 13:30 ~ 14:45
12.10 特定テーマ：ナノバイオテクノロジー	6号-ZF 87 9:30 ~ 12:15	6号-ZF 87 13:30 ~ 17:15	6号-ZF 87 9:30 ~ 11:45		6号-ZF 87 9:30 ~ 12:45			
<b>13. 半導体 A (シリコン)</b>								
関連シンポジウム		16号-C 31 10:35 ~ 16:45						
分科内総合講演「今後の高信頼性配線技術：Cu/Low-k から 3-D、ナノ接合、ソフトマテリアルへ」						16号-D 88 13:30 ~ 17:15		
13.1 基礎物性・評価			16号-C 88 13:00 ~ 16:30		16号-C 88 9:00 ~ 12:00	16号-C 88 13:00 ~ 16:30		
13.2 半導体表面							16号-C 89 9:00 ~ 12:00	16号-C 89 13:00 ~ 14:45
13.3 絶縁膜技術				体育-P9 89 15:30 ~ 17:30	体育-P11 89 9:30 ~ 11:30	体育-P13 90 13:00 ~ 15:00	体育-P16 90 9:30 ~ 11:30	
13.4 配線技術					16号-D 91 10:00 ~ 12:30		16号-D 91 9:00 ~ 11:45	
13.5 Si プロセス技術	16号-D 91 9:00 ~ 12:00	16号-D 91 13:00 ~ 17:00	16号-D 92 9:00 ~ 12:00	16号-D 92 13:00 ~ 18:30				
13.6 Si デバイス/集積化技術	** 16号-A 92 9:00 ~ 12:00	16号-B 93 13:00 ~ 17:15	16号-B 93 9:00 ~ 12:00	16号-B 93 13:15 ~ 17:30	16号-B 94 9:00 ~ 12:00			
13.7 シミュレーション			16号-C 94 9:30 ~ 12:00					

会場名の前は、<建物略称>を表示(例：16号-Dは16号館のD会場)  
 \*第10回業績賞受賞記念講演(北澤宏一氏)あり。  
 \*\*第10回業績賞受賞記念講演(武田英次氏)あり。  
 シンポジウムは、13頁参照

<建物略称>  
 2号館：2号  
 6号館：6号  
 14号館：14号  
 16号館：16号  
 総合体育館：体育  
 松前記念館：松前

# 講演分科日程表 (分科別) IV

東海大学

大分類分科名 中分類分科名	3月17日(水)		3月18日(木)		3月19日(金)		3月20日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
<b>14. 半導体B (探索的材料・物性・デバイス)</b>								
関連シンポジウム	2号-TD 31 10:20 ~ 16:40					2号-TF 35 13:00 ~ 16:55		
		2号-TF 32 13:00 ~ 17:40				14号-TK 36 13:00 ~ 18:00		
分科内招待講演				14号-TM 94 14:00 ~ 14:30				
14.1 探索的材料物性				14号-TM 94 14:00 ~ 17:30	14号-TN 94 10:00 ~ 13:00	14号-TN 95 14:00 ~ 17:45		
14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14号-TM(ショート) 9:15 ~ 12:00	→ポスター 95 13:00 ~ 15:00	14号-TM(ショート) 10:00 ~ 12:25	→ポスター 96 15:30 ~ 17:30				
14.3 プロセス技術・界面制御					14号-TS 96 10:00 ~ 13:00	14号-TS 96 14:00 ~ 16:45		
14.4 超高速・機能デバイス					14号-TK 97 9:15 ~ 12:15		14号-TK 97 9:00 ~ 12:00	14号-TK 97 13:00 ~ 15:00
14.5 半導体光物性・光デバイス	2号-TE 97 9:30 ~ 12:30		2号-TF 98 9:00 ~ 12:15	2号-TF 98 13:15 ~ 18:45	2号-TF 99 9:30 ~ 12:00		2号-TE 99 9:00 ~ 11:45	2号-TE 99 12:45 ~ 15:00
	2号-TF 97 9:30 ~ 11:30		14号-TK 98 9:15 ~ 12:30	14号-TK 98 13:30 ~ 18:30			2号-TF 99 9:15 ~ 12:30	2号-TF 100 13:30 ~ 14:45
<b>15. 結晶工学</b>								
関連シンポジウム						2号-TF 35 13:00 ~ 16:55		
						14号-TK 36 13:00 ~ 18:00		
15.1 バルク結晶成長	14号-TV 100 10:00 ~ 12:00	14号-TV 100 13:30 ~ 18:00						
15.2 II-VI 族結晶						14号-TW 100 14:00 ~ 17:15		
15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	14号-TW 101 9:15 ~ 12:15	14号-TW 101 13:15 ~ 18:15	14号-TW 101 9:30 ~ 12:45	14号-TW 102 14:00 ~ 18:00	14号-TW 102 9:30 ~ 12:45			
15.4 III-V 族窒化物結晶	2号-TB 102 10:00 ~ 13:00	2号-TB 102 14:00 ~ 17:30	松前-TA 103 10:00 ~ 12:45	松前-TA 103 13:45 ~ 18:45	2号-TB 104 10:00 ~ 12:45	2号-TB 105 13:45 ~ 18:45		
	2号-TC 103 10:00 ~ 13:00	2号-TC 103 14:00 ~ 17:30	2号-TC 104 10:00 ~ 13:00	2号-TC 104 14:00 ~ 18:45	2号-TC 105 9:30 ~ 12:45			
15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶		14号-TJ 105 14:00 ~ 18:00						
15.6 IV 族系化合物	14号-TI(ショート) 10:00 ~ 11:15	→ポスター 106 15:30 ~ 17:30	14号-TI(ショート) 10:00 ~ 11:15	→ポスター 106 13:00 ~ 15:00				
15.7 エピタキシーの基礎							14号-TS 106 9:00 ~ 10:45	
15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥							14号-TW 106 9:00 ~ 12:00	14号-TW 107 13:00 ~ 14:30
<b>16. 非晶質・微結晶</b>								
関連シンポジウム		14号-TN 31 13:00 ~ 16:20				2号-TF 35 13:00 ~ 16:55		
						14号-TG 37 13:30 ~ 17:25		
16.1 基礎物性・評価	14号-TG 107 10:00 ~ 13:00	14号-TG 107 14:00 ~ 17:45	14号-TN 107 10:00 ~ 13:00					
16.2 プロセス技術・デバイス				14号-TN 108 14:00 ~ 18:30				
16.3 シリコン系太陽電池			14号-TG 108 10:00 ~ 13:00	14号-TG 108 14:00 ~ 18:00	14号-TG 108 10:00 ~ 12:15		14号-TG 109 9:00 ~ 12:00	
<b>17. ナノカーボン</b>								
関連シンポジウム	2号-TD 31 10:20 ~ 16:40							
17.1 成長技術			2号-TE 109 9:30 ~ 12:30	2号-TE 109 13:30 ~ 18:45	2号-TE 109 9:45 ~ 12:30	2号-TE 110 13:30 ~ 15:30		
17.2 構造制御・プロセス			2号-TD 110 9:30 ~ 12:30	2号-TD 110 13:30 ~ 17:45				
17.3 新機能探索・基礎物性評価						2号-TD 110 13:30 ~ 17:45	2号-TC 111 9:00 ~ 12:00	2号-TC 111 13:00 ~ 15:00
17.4 デバイス応用					2号-TD 111 9:00 ~ 12:45	2号-TE 111 15:45 ~ 18:30	2号-TD 112 9:00 ~ 12:00	2号-TD 112 13:00 ~ 15:00
<b>18. 応用物理一般</b>								
関連シンポジウム				6号-S 33 13:00 ~ 17:30		6号-S 35 12:25 ~ 17:20		
				6号-R 34 13:30 ~ 17:00		16号-N 37 13:20 ~ 17:00		
18.1 応用物理一般	6号-R 112 9:30 ~ 12:30	6号-R 112 13:30 ~ 16:45	6号-R 113 9:30 ~ 12:00					
18.2 教育			体育-P5 113 9:30 ~ 11:30					
18.3 新技術			6号-S 113 9:30 ~ 11:30					
18.4 トライボロジー			6号-S 114 11:30 ~ 12:00					
18.5 エネルギー変換・貯蔵		6号-S 114 13:30 ~ 18:00						
18.6 資源・環境	6号-S 114 10:30 ~ 12:00							
18.7 磁場応用		6号-T 114 13:00 ~ 17:30						
<b>合同セッション</b>								
合同セッションK 「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	14号-TL 114 9:00 ~ 12:00	14号-TL 115 13:00 ~ 17:15	14号-TL 115 9:00 ~ 12:00	14号-TL 115 13:00 ~ 17:15	14号-TM 115 9:00 ~ 12:00	14号-TM 116 13:00 ~ 17:15		

会場名の前は、<建物略称>を表示 (例: 2号-TDは2号館のTD会場)  
シンポジウムは、13頁参照

<建物略称>

2号館: 2号  
6号館: 6号  
14号館: 14号  
16号館: 16号

総合体育館: 体育  
松前記念館: 松前